

日本フォトファブリケーション協会

第35回 [フォトファブリケーション基礎技術セミナー]のご案内

会員 各位

拝啓

新緑の候 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は当協会の活動に格別のご支援・ご協力を賜り、誠に有り難く厚く御礼申し上げます。

毎回ご好評を賜っております[フォトファブリケーション基礎技術セミナー]を本年度も下記の通り開催しますのでご案内申し上げます。協会発行の[フォトファブリケーション実務入門読本]をテキストとして、8名の講師が詳細なパワーポイント資料を使い、フォトファブリケーションの全工程と主要材料について、1日コースで判り易く解説します。フォトファブリケーションの各分野に新しく携わる方や改めて学び直したい方を対象としたもので社員教育にも最適なプログラムになっております。教育効果を高めるために事前にテキストをお送りして予習などが出来るようにします。又、受講後に講師の詳細な講義資料をデータで希望者にご提供します。

多数の方がセミナーにご参加下さいますようご案内かたがたお願い申し上げます。

敬具

2026年5月18日

日本フォトファブリケーション協会

幹事(事務局担当) 沼田 巧

記

- (1)日 時 2026年7月10日(金) 11:00~18:00
- (2)場 所 東京・主婦会館プラザエフ 8F スイセンルーム
JR中央線四谷駅下車、麴町口から徒歩1分
- (3)受講料 会員18,000円、非会員25,000円/1名(テキスト代、昼食費含む)
振込先:三井住友銀行 柏支店(店番号498)
普通口座(7969204) 日本フォトファブリケーション協会
- (4)プログラムと講師

講 義 名	時間(Q&A含む)	講 師	
主催者挨拶	11:00~11:05(5分)	協会	
1. フォトファブリケーション概説	11:05~11:50(45分)	大日本印刷(株)	吉沼 洋人 氏
2. フォトマスク工程	11:55~12:40(45分)	(株)SCREEN PE ソリューションズ	坂上 修士 氏
昼食	12:40~13:25(45分)	ご提供します	
3. フォトマスク材料	13:25~14:10(45分)	コニカミノルタ(株)	守屋 友伸 氏
4. フォトレジスト材料	14:15~14:45(30分)	富士薬品工業(株)	今井 建 氏
5. ドライフィルムレジスト材料	14:50~15:20(30分)	三菱製紙(株)	入澤 宗利 氏
小休憩	15:20~15:35(15分)		
6. フォトエッチング工程	15:35~16:20(45分)	TOPPAN HD(株)	橋本 有史 氏
7. フォトフォーミング工程	16:25~17:10(45分)	太洋テクノレックス(株)	久保 夕貴 氏
8. 金属材料	17:15~18:00(45分)	日本製鉄(株)	渋谷 将行 氏

- (5)お申込み
- ・6月30日(火)までに添付の[参加申込書]にて下記協会事務局にメール又はFAXでお申込み下さい。
 - ・受付後、テキストと受講票を受講料請求書と共に郵送いたします。

(6)お問合せ先 日本フォトアプリケーション協会事務局 沼田 巧
TEL/FAX 04-7168-9301
EM jpfa-numata@arrow.ocn.ne.jp

以上